(54) OPTICAL MATRIX SWITCH

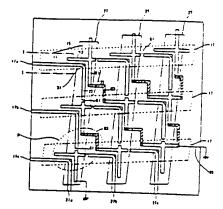
(11) 2-179621 (A) (43) 12.7.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 63-335451 (22) 29.12.1988 (71) OKI ELECTRIC IND CO LTD (72) TAKASHI USHIKUBO(2)

(51) Int. Cls. G02F1/313,G02B6/12

PURPOSE: To improve the controllability by providing a cut part, where a part of a waveguide is removed until the surface of an optical guide layer is exposed. between each first directional coupler of an input waveguide and each second directional coupler of an output waveguide.

CONSTITUTION: Three input waveguides 17 constituted by connecting first directional couplers 15 having first waveguides 11 and second waveguides 13 in three stages and three output waveguides 27 constituted by connecting second directional couplers 25 having third waveguides 21 and fourth waveguides 23 in three stages are provided, and first waveguides 11 and fourth waveguides 23 are connected with total reflection corners 31 between them and second waveguides 13 and third waveguides 21 intersect to arrange input and output waveguides 17 and 27 in a matrix. Cut parts 61 are provided where parts of waveguides are removed in such degree to expose surfaces of optical guide layers that directional couplers 15 and 25 are electrically separated but optical waveguide is secured. Consequently, directional couplers are electrically separated by cut parts but optical waveguide is secured, and the light loss does not





① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公報 (A)

平2-179621

®Int. Cl. 3

The state of the same of the state of the state of

THE PART OF THE PARTY.

Andrews and the second

識別記号

庁内整理番号

G 02 F G 02 B 1/313 6/12

*7*348−2H[™] 7036-2H J

❸公開 平成2年(1990)7月12日

審査請求 未請求 請求項の数 2、(全7頁)

❷発明の名称 光マトリクススイッチ

> ②特 顧 昭63-335451

22出 頭 昭63(1988)12月29日

@発 明 者 窪 ⑦発 明 者 连 林

孝 ĐΫ.

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

②発 明 老 置 ш 秀 彰 切出 頭 人 冲電気工業株式会社 100代 理 弁理士 大垣

1. 発明の名称 光マトリクススイッチ

2.特許請求の範囲

(1) 第一導波路と第二導波路とを有する第一の 方向性結合器をn段接続して構成した入力導波路 をm本、及び、第三導波路と第四導波路とを有す る第二の方向性結合器をm段接続して構成した出 力導波路をn本具えると共に、前記第一導波路及 び前記第四導波路を全反射コーナを介し接続しか つ前記第二導波路及び前記第三導波路を交差させ て前記各入出力導波路をマトリクス化した光マト リクススイッチであって、前記各第一導波路乃至 第四導波路を、基板上に順次に設けた下側クラッ ド層及び光ガイド層と、該光ガイド層の当該第一 乃至第四導波路となる領域上に設けた上側クラッ ド層とを有するストリップ装荷型導波路で構成し てある、化合物半導体から成る光マトリクスス イッチにおいて、

m本の入力導波路各々の各第一方向性結合器間 と、n本の出力導波路各々の各第二方向性結合器

間とに、各方向性結合器を電気的に分離しかつ光 導波は確保出来る程度に当該導波路の一部を前記 光ガイド層の表面が露出するまで除去した、切除 部をそれぞれ設けたこと

を特徴とする光マトリクススイッチ。

(2) 請求項1に記載の光マトリクススイッチに おいて、前記電気的に分離された各第一方向性結 合器及び各第二方向性結合器各々が有する2つの 導波路にそれぞれ設けられた電極のうちの共通電 極とされる電極間を接続する電極間接続部を具え たことを特徴とする光マトリクススイッチ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、光交換器における光マトリクスス イッチに関するものである。

(従来の技術)

光マトリクススイッチは、光交換機の重要な基 本素子であり、このため、これに関する研究が従 来から精力的になされている。

第3図は、この出願に係る出願人により特願昭



فللما وكوفا والمعوض كالمحار والأراب والمحاج فأورا والمحا

The company was the

·特·洛克斯斯。

-

62-25526」 名に捜索されている光マトリクスス イッチを に示した平面図である。

この光マトリクススイッチは、第一導波路川と 第二導波路13とを有する第一の方向性結合器15を n段(この例では3段)接続して構成した入力導・ 波路17をm本(この例では3本)、及び、第三導 波路21と第四導波路23とを有する第二の方向性路 合器25をm段(この例では3段)接続して構成し た出力導波路27をn本(この例では3本)具える と共に、前記第一導波路口及び前記第四導波路23 を全反射コーナ31を介し接続しかつ前記第二導波 路13及び前記第三專波路21を交差させて前記各入 出力導波路17.27 をマトリクス化したものであっ た。この光マトリクススイッチによれば、入力 ポート17a.17b.17c と、出力ポート27a.27b.27c との間に構成される光の多数の伝搬経路のいずれ を用いる場合も光信号は全反射コーナを一回通過 するのみで良い構造となっているため、各構成成 分を公知のもので構成しても、光信号を伝養させ る際の損失を従来のものより低減することが出来

に対応する領域上にはp側電極51が、n型GaAs基板41の下側面にはn側電極53が設けられている。この構造においては、光は、上側クラッド層47、キャップ層49及びp側電極51で構成される2つの積層体55a.55b (以下、第一のリプ55a、第二のリプ55b と称する。)の下側の光ガイド層部分内に閉じ込められる。

また、この光マトリクススイッチの全反射コーナー31は、例えば第5 図に示すように、第一導波路11及び第四導波路23が接続された部分のp型キャップ層51、p型AR GaAs クラッド層49、 i 型 Ga As 光ガイド層45及び n 型 AR GaAs 下側クラッド層43のそれぞれの一部を、基板41の主面に対し垂直に除去した構造のもので構成出来る。

そして第4回及び第5回を用いて説明したような光マトリクススイッチを動作させる場合は、各々の方向性結合器の第一のリブ55aのp側電極51と、基板41裏面に設けたn側電極53との間、及び、各々の方向性結合器の第二のリブ55bのp側電極51と、第一のリブ55aのp側電極51との間

た。 、第3図に示したような光マトリクス スイッチの各導波路を、化合物半導体材料例えば GaAs/At GaAs系材料を用いたストリップ装荷型の 導波路で構成しようとした場合、その構造は例え は以下に説明するようなものになる。第4図及び

第5 図はその説明に供する図であり、第4 図は第3 図における I - I 線相当位置での断面図、第5 図は全反射コーナ31付近を拡大して示した斜視図である。但し、第4 図においては図面が複雑化することを回避するため断面を示すハッチングは省略してある。

第4図において、41は第一導電型(この例では n型)のGaAs基板である。このn型GaAs基板41上 にはn型At GaAs下側クラッド層43及びi型GaAs光 ガイド層45がこの順で設けられており、さらに、 この光ガイド層45の第一導波路11及び第二導波路 13となる領域上にはp型At GaAs上側クラッド層47 及びp型GaAsキャップ層49がこの順で設けらている。また、p型GaAsキャップ層49の方向性結合器

に、それぞれ電圧 V s wを印加することになる。

(発明が解決しようとする課題)

この発明はこのような点に鑑みなされたものであり、従ってこの発明の目的は、化合物半導体材料から成りストリップ装荷型導波路を用いた光マトリクススイッチであって制御性の優れた光マトリクススイッチを提供することにある。

(課題を解決するための手段)

この目的の達成を図るため、この発明によれ



the control of the control of

改略と第二導波路とを有する第一の方 向性線 を n 段接続して構成した入力導波路を m本、及び、第三導波路と第四導波路上を有する 第二の方向性結合器をm段接続して構成した出力 導波路を1本具えると共に、前述の第一導波路及 び前述の第四導波路を全反射コーナを介し接続し かつ前述の第二導波路及び前述の第三導波路を交 差させて前述の各入出力導波路をマトリクス化し た光マトリクススイッチであって、前述の各第一 導波路乃至第四導波路を、基板上に順次に設けた 下側クラッド層及び光ガイド層と、該光ガイド層 の当該第一乃至第四導波路となる領域上に設けた 上側クラッド層とを有するストリップ装荷型導波 路で構成してある、化合物半導体から成る光マト リクススイッチにおいて、

m本の入力導波路各々の各第一方向性結合器間と、n本の出力導波路各々の各第二方向性結合器間とに、各方向性結合器を電気的に分離しかつ光導波は確保出来る程度に当該導波路の一部を前記光ガイド層の表面が露出するまで除去した、切除

バー状態かをとるようになるので、各方向性結合 器を個別に動作させることが出来るようになる。

また、電板間接続部によって各方向性結合器の共通電位とされる電優が順次接続されてゆくので、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電極用配線を設ける必要がなくなる。

(実施例)

れぞれ設けたことを特徴とする。

た、この発明の実施に当たり、前述の切除部によって電気的に分離された各第一方向性結合器 及び各第二方向性結合器各々が有する2つの導波 路にそれぞれ設けられた電極のうちの共通電極と される電極間を接続する電極間接続部を具えた構成とするのが好通である。

(作用)

このような構成によれば、切除部は上例クラット層を含むこれより上の層(例えばキャップ層や P 側電極)が無い構造になるので、光マトリクススポークの各方向性結合器はそれぞれ電気のにおいるのものものであるし、光ガイト層は切除部においるので、光視失は実質的に問題とならない。従って、第4 図を参照して説明すれば、各類い。従って、第4 図を参照して説明すれば、各別ではおって、第4 図を参照して説明すれば、各別ではおって、第4 図を参照して説明すれば、各別ではおいて、第4 図を参照して説明すれば、各別ではおいて、第4 図を参照して説明すれば、各別ではおいて、第4 図を参照して説明すれば、各別ではおいて、第4 図を参照して説明するからないかにあってクロス状態がある。

第1図及び第2図は、実施例の光マトリクスス 4 イッチの説明に供する図であり、第1図は全体構成を模式的に示した平面図、第2図は第1図に P で示した部分を拡大して示した料視図である。 なお、各図において従来の構成成分と同様な構成成分については、同一の符号を付して示してある。 とまた、図面が複雑化することを回避するため、図中の同様な構成成分については番号付けを一部省略してある。

この実施例の光マトリクススイッチは、第1回 の平面図に示すように、第一導波路11と第二導接 路13とを有する第一の方向性結合器15を3段接続して構成した入力導波路17を3本、及び、第三導法 25を3段接続して構成した出力導波路27を3 年具えると共に、第一導波路11及び第四導波路23を全反射コーナ31を介し接続しかつ第二導波路23を2 を全反射コーナ31を介し接続しかつ第二導波路113 及び前記第三導波路23を交差させて各入して、各第一導波路~各第四導波路を、第4回を用いて既に



取明した
・・・型/At GaAs 下例クラッド層 43及び i 型 GaAs 光ガイド層 45と、この光ガイド層 45の当該第一乃至第一四導波路となる領域上に順次に設けた p 型 At GaAs 上倒クラッド層 47及び p 型 GaAs キャップ層 49とから成るストリップ 装荷型導波路で構成してある。また、各方向性結合器の2つの導波路のp 型 GaAs キャップ層 49上には p 側電極 51が それぞれ設けてあり、n 型 GaAs 基板 41の下側面には n 側電極 53が設けてある。

路13の p 側電後51 y との間を第1 図及び第2 図に料線を付して示すような電極間接続部63によって接続してある。そして、この電極間接続部63は最終的には配線電極65(第1 図参照)によって「電極間接続部63と、各方向性結合器の共通電極となって、電位ときれる電極同志が順次接続されてので、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電視を設ける必要がなくなるという効果が得られる。

なお、この発明は上述した実施例のみに限定されるものではなく以下に説明するような種々の変更を加えることが出来る。

例えば実施例の光マトリクススイッチでは、導 波路をキャップ層 49を有したものとして説明して いる。しかしキャップ層 49を除去して構成したストリップ装荷型の導波路でも実施例と同様な効果 を得ることが出来る。この場合の切除部 61は、上 例クラッド層 47の一部を光ガイド層 45の表面が露

また、この実施例の光マトリクススイッチにおいては、切除部61によって電気的に分離された各第一方向性結合器15及び各第二方向性結合器25名々が有する2つの導波路の上にそれぞれ設けられるり側電極51のうちの、基板41に接続され共通電極とされるり側電極51(第4図参照)間、第2図を参照して具体的に説明すれば第二の方向性結合器25の第三導波路21のり側電極51Xと、これより出力側にある第一の方向性結合器15の第二の違波

出するまで除去して形成することになる。

また、上述した実施例は3×3の光マトリクススイッチの例を説明しているが、これは単なる一例にすぎず、入出力専波路の設m。nをそれぞれ異なる数にした場合でも、また、入出力導波路の数を同数のまま他の数に変更した場合でも、この発明を適用出来ること明らかである。

また、上述した実施例では、 n 型 GaA s 基 板 を 用 いた例で説明しているが、 基 板 を p 型のものとし 各 半 導体層を実施例とは反対の 導電型としても 勿論良い。また、光ガイド層は i 型に限られるものではなく p 型でも n 型でも良い。さらに、光マトリクススイッチの 損成材料を、 in GaAs P / in P 系等の他の材料としても良い。

(発明の効果)

上述した説明からも明らかなように、この発明の光マトリクススイッチによれば、切除部によって各方向性結合器はそれぞれ電気的に分離される。また、切除部での上側クラッド層の不連続部分は光導波は確保される程度にわずかなものであ



· 公子 · 公安 · 安全

ۼۼڐ؈ڝۼ**ڹۅ؞**ۣڿۼۼ

. .

وكالمتاب والجيجوش والمالون والتلطان

......

るし、 ド層は切除部においても残っているので、 は実質的に問題とならない。 従って、 化合物半導体材料から成りストリップ装荷型、 導波路を用いた光マトリクススイッチであっても 各方向性結合器を個々に駆動制御出来る。

また、電極間接続部と、各方向性結合器の一方の導波路上のP側電優とによって各方向性結合器の共通電位とされる電極同志が順次接続されてゆくので、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電極用配線を設ける必要がなくなるという効果が得られる。

4.図面の簡単な説明

第1回は、実施例の光マトリクススイッチの**説** 明に供する平面図、

第2回は、実施例の光マトリクススイッチの一部を拡大して示した斜視図、

第3図は、従来の光マトリクススイッチの説明 に供する平面図、

第4回は、従来及びこの発明の説明に供する図であり、第1回及び第3回に示した光マトリクス

55a - 第一のリブ、 55b - 第二のリブ 61- 導波路の切除部、 63- 電極間接続部 65-- 配線電極。

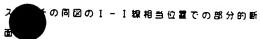
特許出願人

沖電気工業株式会社

代理人 弁理士

て 垣





第5回は、全反射コーナの説明に供する料視図である。 -

. □-第一導波路、

13-第二導波路

15…第一の方向性結合器

17一入力導波路

17a.17b.17c …入力ポート

21…第三導波路、

23~第四導波路

25…第二の方向性結合器

27一出力導波路

27a.27b.27c 一出カポート

31一全反射コーナ

41…基板(n型GaAs基板)

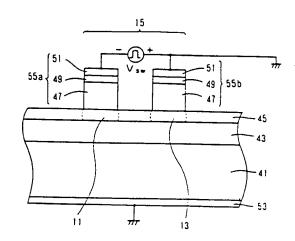
43…下側クラッド層 (n型AQGaAs層)

45 - 光ガイド層 (i型 GaAs層)

47ー上側クラッド層(p型AQGaAs層)

49…キャップ層 (p 型 GaAs層)

51,55x,55y---p 側電極、 53 --- n 側電極



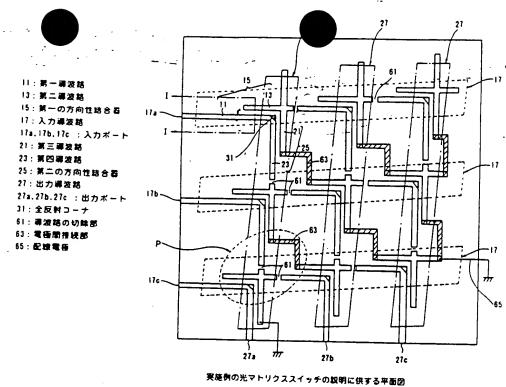
41: 基板 (n 型GaAs基板)

43:下側クラッド層(n型A 2 GaAs層)

53:n側電極 55a:第一のリブ 55b:第二のリブ

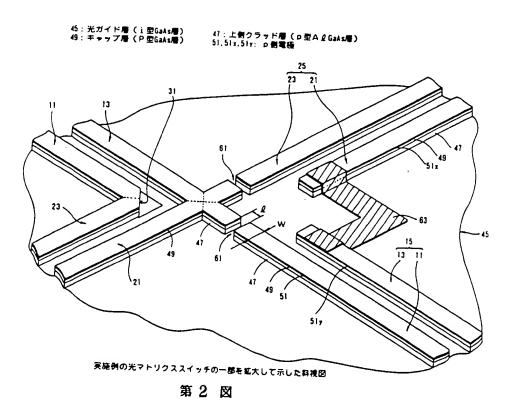
従来及びこの発明の説明に供する図

第 4 図

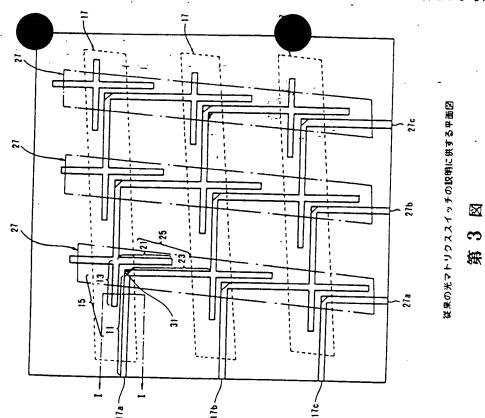


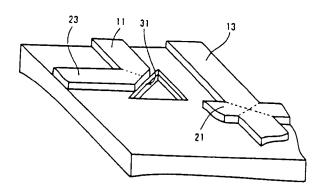
والوروانية بيح بتساعم

第1図



-176-





全反射コーナーの説明に供する料視図第 5 図